セラックP PVDコーティング

特色のある高品質

PVD(Physical Vapor Deposition)は真空蒸着、スパッタリングおよびイオン 表面処理技術を応用したイオンプレーティング法により処理品の表面に超硬質化合 物(セラミック)をコーティングする方法です。低温(500℃以下)で成膜されるため、 製品寸法を変化させることなく耐摩耗性、耐かじり性の優れた被膜が生成されます。 <mark>"セラックP"</mark>はイオン化率の高い垂直電子ビームによるイオンプレーティング法で他 のPVDより密着性の高いTiN、TiCN、CrN及びTiAINなどの超硬質膜をコーティン グすることができます。



CrNコーティング層断面組織

セラックPの特長

無変質無変寸

400~500℃で処理するため、母材の変質、変寸、変形を皆無に抑え られるので精密金型、切削工具に最も適しています。

均質性·均一性

適正な磁場コントロールと独特の処理品の自・公転機能により均 質で、均一な厚さの被膜が得られます。

高密着性

垂直ビーム法と電磁コイルによるプラズマのコントロールにより イオンと電子の再結合の防止、イオン化率の向上により、他のP VDより高い密着性が得られます。

3μ

高耐食性

TiN、CrN被膜とも良好な耐食性を示しますが、特にCrNはCrメッ キよりも格段に優れており、耐食、耐摩耗金型、丁具に適しています。

膜種特性 ●適用

TiN	耐摩耗性、離型性、耐焼付性
TiCN	高耐摩耗性、低摩擦係数
CrN	耐食性、耐熱性、離型性
TiAIN	高硬度、耐熱性(耐高温酸化性)

■セラックPの用途例

■TiNコーティング層断面組織

ハイス·超硬 切 削 エ 具	■ ドリル■ エンドミル■ ミーリングカッター など	刃 物	■スリッター ■ ナイフ た	まど
金 型	■ 各種パンチ・ダイ■ 冷鍛パンチ・ダイ■ エジェクターピン・コアーピン	機械部品	■スクリュー ■ シャフト ■ 装身具 #	まど
	■ エッエンターとン・コアーとフ ■ ダイカスト・ダイ など	装飾品	■時計ケース な	تاخ:

セラックPの効果事例

如口々	加丁内穴(タル)	被加工材	金型工	効果		比較校·個	
部品名	加工内容(条件)	饭加工的	具材質	処理内容	実 績	セラックP	実 績
ドリル (ø6)	回転速度1,300rpm	S55C	SKH51	無処理	40個	TiN	380個
成型パンチ	外径 ø65 内径 ø55	SUS304(t1.5)	SKD11	無処理	50,000	TiN	1,400,000
カッター	ø200×t3.0	ペーパー	SKH51	無処理	5日間	TiN	30日間
穴あけ	打抜パンチ	SUS302(t1.9)	SKH51	TiN	26,000	TiCN	40,000



TiCN(銀)

カラックP 研え比較と物理的特性

,	771	HX C I		דו הוני		
ビッカース	硬さ(HV)	1000	2000	3000	4000	5000
TiC						
TiCN						
TiALN						
Al ₂ O ₃						
CrN						
TiN			\Rightarrow			
超硬		+				-
窒化.						

■Ti玄納時の物理的特性

種 類	炭化物	炭窒化物	窒化物		
物理的性質	TiC	TiCN	TiN		
色 彩	明灰色	明赤色	金 色		
硬 さ HV	3000~4000	2600~3200	1900~2400		
溶 融 点℃	3160	3050	2950		
密 度 g/cm ³	4.92	5.18	5.43		
熱膨張係数(200~400℃)/℃	7.8×10-6	8.1×10-6	8.3×10-6		
電 気 抵 抗 (20℃)Ω	85	50	22		
弹 性 率 N/mm ²	43.93×10 ⁴	34.53×104	25.10×10 ⁴		
適正被膜厚さ µm	4~8	6~10	4~8		
主要特性の傾向「硬 さ	低				